This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

03-139566

(43) Date of publication of application: 13.06.1991

(51) Int. CI.

CO8L 83/12 C08K 3/00

COSL 71/02 H01B 1/12

HO1M 6/18

H01M 10/40

(21) Application number: 01-277835

(71) Applicant : TORAY DOW CORNING SILICONE CO

LTD

(22) Date of filing:

25, 10, 1989

(72) Inventor : NAKAMURA TAKASHI

(54) ION-CONDUCTIVE MATERIAL AND ITS PREPARATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To prepare an ion-conductive material improved in the ionic conductivity and suitable for the use as a solid electrolyte of an electronic device by dispersing a metal ion of the group I or II of the periodic table in a specific crosslinked copolymer.

CONSTITUTION: An organopolysiloxane of formula I (wherein R1 is a monovalent org. group; R2 is an alkylene or arylene group; R3 is a divalent org. group; R4 is an alkylene group; R5 is R1; (1) is 0-1000; (m) is 2-1000; (n) is 1-1000; and (p) is 1-100), a polyoxyalkylene of formula II (wherein Z is an aliph. unsatd. hydrocarbon group; R6 is a divalent hydrocarbon group; R7 is an alkylene group; and (q) is 1-100), and a metal ion of the group I or II of the periodic table are compounded. The resulting compsn. is irradiated with ultraviolet rays to conduct the crosslinking reaction between the organopolysiloxane and the





polyoxyalkylene, thus producing an ion-conductive material wherein the metal ions are dispersed in the crosslinked copolymer of the organopolysiloxane and the polyoxyalkylene.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application

other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-139566

®Int.Cl. [‡]	鐵別記号	庁内盛理番号	@公開	平成3年(1991)6月13日
C 08 L 83/12 C 08 K 3/00 C 08 L 71/02	LRY LRX	6609-4] 7167-4]		
H 01 B 1/12 H 01 M 6/18 10/40	2 E A	7244-5G 8222-5H 8939-5H		
		審査請求	未請求	清求項の数 3 (全8頁)

砂発明の名称 イオン

本電性材料およびその製造方法

②特 顧 平1-277835 ②出 顯 平1(1989)10月25日

砂発 明 者 中 村 陸 司 千葉県市原市有秋台西1丁目6番地 の出 顕 人 東レ・ダウコーニン 東京都中央区日本概室町2丁目3番16号 グ・シリコーン株式会

和 客

1. 発明の名称

イオン神軍性材料およびその製造方法

- 2. 存許請求の範囲
- # 级一(A) 1

R', S(O(S10)) (S10) m(S10) nS1R',

R', S(O(S10)) (S10) m(S10) nS1R',

R', SR R', (R40) p-R*

または郊丘原の金飼イオンからなり、 放金間イオンが応記共重合体領機物中に分散していることを特徴とするイオン準電性材料。

2 4B)飲分のまりまでストルで、一般式 O-Q・R・(R・0)ト-R・Q (式中、Qは精紡施不的和 以化水 無法、R・は 2 値 収化水 常花、R・は 1 ~ 100 の 性 散である。) で示される分子網片末端に動物 版不知和以化水 常益を育する ポリオ キシアルキレンを合行するものである。 体許 引求の範囲第 1 項配載のイオン等電性材料。

3 (A)-他式

く式中、 R*は 1 値の行機芯、 R*は T ルキレン 芯もしくはまたはナリーレン器。 R* は 2 値の 行機 は、 R*は 1 値の 存機 は、 2 は 0~1000の 整数。 m は 2~1000の 整数。

初聞平3-139566(2)

日は1~1000の受数、Pは1~100の受数である。)で示されるオルガノボリシロキウンと(B)一般C+C であった(B*0)マ・R*・2 (式中、乙は俗語版不改和及化水彩基、R*は2 御文化水安基、R*はアルキシン基。 Qは1~100の整数である。)で示されるボリオキシアルキレンと(C)周期地及郊上級または郊耳族の金属塩からなる最合物に保外線を照到して、前足(A)成分と(B)成分とを現構反応せしめることを特殊とする、イオン学工作材料の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

「程を上の利用分野」

本発明はイオン帯電性材料およびその製造方 ほに関する。

【従来の技術および発明が解決しようとする選 割】

近年、 電地、 表示 本子 (B C D 写) 等の 電子 デバイスは、 高性能化、 小形化、 耐製化が一般 と進んでいる。 それに作い それらに 用いられる イオン 尋覧性材料も 高性能化は もちろんのこと、

- イ)合有させる理解質(金属塩)の溶解量が十分に入るく、かつ、イオンに解剖させる能力が 大きいこと。
- ロ)解離したイオノが低分子マトリックス中を 移動し続いこと等があげられる。 以上の条件を

図体化、両信部性、暴動軟性、高成形加工性、 利銀性等値々の減収な要求がなされている。

建築、このようなイオン専型性材料としては、 (1)項解質を水、水性的剤または有效溶剤に溶解 した双維質溶液:

(1)超分子増数マトリックスに周期律表系し抜または否正感金属の度を拍解、分散させた風体電解質材料:

等が知られている。

しかし、(1)の可製質の底は、材料に水または 打関的科学の底体を用いているため、電子デバ イス外部への超減という問題が常に存在し、こ の過度によりデバイスの性能労化や問辺部品の 関係を引き起こす場合がある。この欠点を改整 するために、電解質溶液中に高分子化合物を促 合して様体あるいはゲル状にしたイオン専習性

朔たす高分子構造としてはPEQ(ポリエチレ ンオキシャ)等のポリエーナルセグメントを含 む思嬌体が比較的よい原電性を示すため、随々 投計がなされている。 しかし、PEOの単体を **忽様しただけでは分子運動性に限界があり、 宮 型で十分な準電平が得られていない。 ぞこで、** この欠点を改良するために、分子通動性の極め て高いンロキサンセグメントとPEOセグメン トとを狙み合わせた囚体犯解質の合成が試みら れている。例えば、特別昭 60-216483号広伐、 作問羽80-217261号広盟および特別昭62-142081 号広報にはSi-O-Cは合により結合されたショル サンとPEOとの共国合体の架政物にリチウム イオン等を分放させてイオン勇敢性材料とした ものが記されている。 しかし、51-0-C結合は水 の存在により召募に切断されるため、 材料とし ての飲扱が極めて不便である。 また、ソリッド ステートアイオニクス (Solid State looies) .15.<u>233(1985)</u>哥にはポリュチレングリコールを 個額に有するポリシロテサンを2官能性イソシ

特別平3-139566 (9)

アナートにより銀棋国化させ、 全属イオンを分 放させてイオン導電性材料としたものが関系さ れている。しかし、この場合、十分な強度を出 すまで固化させるにはNCO基の資をOH茶に 対して十分に過剰に加えなければならないが、 現存NCO基は低血 許のテパイスに狙み込んだ 場合、意様材と反応を起こす恐れがあり、異用 化には四層があった。 さらに、 特別昭 62・2091 69号広報にはシロキサンとPEOとの処理物の 製造方法として自金融器によるヒドロシリル化 反応や放射線(電子線等)の照射による架構方 技を引げ、これらに、企民イオンを分散させて、 イオン専電性材料としたものが确示されている。 しかし、これらの方法の場合、まず、白金舢は を思いる場合は、 系内に自金が規留することに なり、扱られた固体電解質は着色を呈するので、 **表示表子には遊さないばかりか、リチウムイオ** ン尋のキャリナイオンの移動皮を低下させる恐 れがあった。また、放射線による塑機方法は以 上のような欠点は除虫できるが、設備に英大な!

このように、双在まで収煮されたポリシロキサンと他の両分子材料の取換物からなる歯体を 解質は、いずれも特性あるいは製造方法に欠点 を存しており、前述の電子デバイスへの応用と しては満足すべきものではなかった。

本発明者らはかかる問題点を解決すべく登録 検討した結果、特定の共通合体架構物中に特定

の金属イオンを分散させてなる材料が、上記のような欠点がなくイオン 運電性に優れ、またぞの製造方法が上記のような欠点を払拭できることを見出し水気明に到達した。

本売明の目的は電池、表示菓子等の電子デバイスの固体電解質として好選に便用可能なイオン連電性材料およびその製造方法を提供するにある。

[課題の解決手段とその作用] かかる本発明は、

(A)-設式

く式中、 R1は1個の有機基、 R*はアルキレン 死もしくはアリーレン体、 R*は2個の有機基、 R*はアルキレン基、 R*は1個の有機基、 1は 8~1000の整数、 mは8~1000の整数 nは l~ 1000の整数、 pは1~100の整数である。) で示 されるオルガノボリシロキサンと(B)一酸式 O-2-B⁰ (R¹0)q-B⁰·2 (式中、 2 は間均波不飽和 以化水果基、 R⁰は 2 値の 皮化水果基、 R¹は アルキレン基、 q は I~100の 整数である。) で示される ポリオキシアルキレンと を反応させてなる 共立合体 架積物と、(C)周期 独 港 I 族 または 添工 族の 全同イキンから なり、 狭全国イキンが 耐 起 共 正合体 架積物中に 分散 している ことを い 敬とする イオン 準 数性 対料に 関する。

これについて説明するに、(A)成分のオルガノボリシロキサンは、本発明のイオン郷電性材料の我立合体保護物を構成する主測となるものであって、放共五合体保護物を形成するためには1分子中に2個以上のメルカブト基含有炭化水源基を有することが必要である。

かかるオルガノポリシロキナンは上式中、RIは、メナル茲, エチル茲, プロピル基等のアル マル延; フェニル基。トリル国、マシリル基等

特爾平3-139566 (4)

のアリール苗; ペンツル基、フェキチル基率の アラルキル基で例示される1個の有機基であり、 これら R!は経済性治よび皮好な共気合体処態 物の形成性の組点からはその半数以上がメチル 弦であることが好ましい。 R* はメチレンは、 エテレン瓜 プロピレン基等のアルキレン基も しくはフェニレン系、トリレン基。 キシリレン 基等のアリーレン技である。 R#は式R*・S・(式中、 艮『は前辺と同じ)、 前足のようなアル キレン紙 アリーレン故事で啓示される2種の 有限品である。 R* はメテレン基。 エチレン基 プロピレン基 プチレン基 ペンチレン基 へ キシレン島 ヘプチレン基等のアルキレン店で ある。R『はノチル路、エテル菜、プロピル族 等のアルキル茲: アセチル族またはプロピオニ ル基等のアシル基で創示される「値の有機基で ある。 1 は0~1000の範囲内、mは2~1000の箱 **聞内。 nは 1~1000の菊園内であり、これらは** 特に限定されないが、(A)成分と(B)成分が初 始するためには(4 + m)とnの比率は(1:5)~(

\$:1)の葡囲内が好ましい。また、製造の容易さ、 共成合体架質物としての遊皮の硬さを得るため には、(1+n)と四の比単は 0.01~100の葡囲 内であり、(1+m+n)は 10~100の葡囲内が ほましい。"

かかる我面合体の合成方法としては極々の方法があるが、その1つの方法としては側角にメルカプトフルキル基を有するジオルガノポリシロキテンと、片末雄に不飽和設化水素基を有し、塩末鍋に非反応性の有機基を有するポリオキンフルキレンとを、不飽和炭化水素基のモル設がメルカプト基のモル設よりも下回る比率で付加させる方法が挙げられる。この付加反応は光射射またはラジカル関始剤の存在下で溶液内で容易に行える。

(B)成分のポリオキンアルキレンは、上記(A)成分の型質剤であり、発質剤としての働きをするためには、1分子中に少なくとも2個の助助族不飽和核化水素基を含有することが必要である。また、(B)成分は共量合体架成物中に

PEO単位を導入し、高イオン事電性を発現する役割を果たす。

かかるボリオキシアルキレンは上式中、2 は ビエル 基、アリル基、プロペニル基等の脂肪族 不的和段化水素基である。R® はメチレン基。 エチレン基、プロピレン基。プチレン基、等のア ルキレン基、ヘキツレン基。ヘブチレン基等のア ルキレン基あるいはフェニルプロピレン及。プ ロピルフェニレン 基等のアリール基とアルキレン 基またはアルキル基とアリーレン 基の連續を 等の2 面の段化水素基である。R 7 はメチレン 基、ヘキソレン基、ヘブチレン基等のアルキレン基。ペナテレン基、ペトレン基、ヘブチレン基等のアリールを のアルキレン基である。 Q は 1 ~ 100の範囲内で あり、5~20の範囲内が好ましい。

(B)成分は上記のような1分子中に少なくとも2個の動態族不均和族化水栗基を含有するポリオキングルキレンであるが、このポリオキンアルキレンのは1一般式

O-0-R*-(R*0)r-B'* (式中、Qは超切旅不協和

炭化水紫基、R*は2値の炭化水紫基、R*はア ルキレン区、R (*は1面の有機基、 r は1~100 の拡散である。) で示される分子額片末端のみ に動助此不飽和敗化水素基を有するポリオキツ ナルキレンを含存するものを使用してもよい。 この一般式で示される分子額片末端のみに簡諧 **歳不飽和炭化水素基を育するポリオキシナルキ** レンは上記(A)成分のメルカプト基に付加反応 し、共国合体県協物中にポリオキンプルキレン のグラフト和を形成させる働きをする。本発明 においては、かかるグラフト釘が岩干存在した ガがイオン導電性が向上する傾向にあるので、 より高いイオン學習性が要求される場合は、 (B)成分としてこの種のポリオキシアとキレン を含打することが好ましい。 かかる分子類片末 韓のみに即動版不飽和炭化水素基を育するまり オキシアルキレンは上式中、Qは乙と同様な股 街級不釣和後化水素基。 R 4 は R 4 と同様な 2 質 の炭化水景基。R*はR*と同様なアルキレン基。 RIEはメチル益、エテル基、プロビル基本のア

特期平3-139566(5)

ルキル缶; フェニル基、ナフテル益等のアリール基; アセチル茁またはプロピオニル益等のアンル法である。

本発明のイオン財電性材料は、上記のような(A)成分と(B)成分とそ反応させてなる非重合体保護物と(C)周期根投第I 原または第I 版の金銭イオンからなるものであるが、この共変合体環境物は、主に(A)成分中のメルカプト甚と(B)成分中の局助股不飽和設化水煮基との付加反応によって形成されるものであって、その反応でよって形成されるものであって、その反応不管としてはメルカプト及と動助版不飽和伏化水煮基との付加反応に加いられている従来公知の反応子及、例えば、電子線、X級、製外級等のエネルギー級を照射する反応手及が利用できる。

(C)成分はイオン専軍性付与利であり、これは、周期位表第【放または第直換に成するものであればよく特に限定されない。かかる金皿イオンとしてはリテクム。ナトリウム、カリウム、カルンウム、マグキシウム等の金属イチンが倒

一に分取し舞くなり、また 0.005未満になると 高いイオン準度率が待続くなるからである。

本発明のイオン尊電性材料は、一般のメルカ プト基を有する化合物と類島族不動和炭化水器 筋を何する化合物との付加反応に使用されてい る従来公知の技術学段および高分子物質中に全 銅塩を分散させる謎永公知の技術手段を組み合 わせることによって容易に製造される。 これら の一例を挙げれば、例えば、(A)成分と(B)成 分の混合物に数外将等のエネルギー鍵を照射し、 (A)成分と(B)成分からなる共重合体型調物を 遊り、これを有機資剤に整調させた後、(C)成 分を混合し分散させる方法; (A)成分~{C}成 分からなる配合物に紫外線率のエネルギー組を 斯引して(A)成分と(B)成分からなる共重合体 架貨物を遊ると同時に(C)成分を分散させる方 法が挙げられるが、 水弛明のイオン海道性材料 を製造するには、次のような製造方法が非まし

すなわち、

示される。これらの中でも単位体験あるいは単位金量当りのエキルギー密度を大きくするためにはサチケムイオンが好ましい。 また、本難明のイオン専電性材料を収益などに適用する場合は、用いられる電極材と同様のイオン (例えば、電極材がリチウムの場合はリテウムイオン)を選択することが好ましい。

かかる(C)成分は、過常、金属塩の形態で使用される。金属塩の種類としては、いずれでもよいが、イオン導取性を高めるためには過塩煮酸 リテウム (LICto)。 ホウファ化リテウム (LIBFa)。 ランプァ化リテウム (LIPFa)。 ラファ化メタンスルホン酸リテウム (LICFaSo)。ヨウ化リテウム (LII) 無知時ましい。

また、その分数量は共立合体類類物中のオキシアルキレンボのモル数 [RO] に対する当のモル数 [S] (例えば [Licio.] 等) 比 [S] / [RO] は 0.005~0.25とすることが好ましく、より好ましくは0.01~0.05である。これは [S] / [RO] が0.25を越えると金属地が均

「(A)一股式

(式中、R1は1頃の存根基、R4はアルキレン 器もしくはまたはアラーレン基、Rのは2個の有機基、R4はアルキレン基、Rのは1個の有機 基、1は0~1000の整数、mは2~1000の整数、nは1~1000の整数、nは1~1000の整数、nは1~1000を数である。)で示されるオルガノポリシロキサンと(B)一般 O·(R70)q-B°-Z (式中、 Zは脂肪酸不 数和数化水素基、R*は 2個数化水素基、R*は アルキレン基、 Qは1~100の整数である。)で 元されるポリオキシアルキレンと(C)円期 地震 できれるポリオキシアルキレンと(C)円期 地震 体外 様を短射して、 前配(A)取分と(B)成分と を紹和反応せしめることを特徴とする、イオン 導電性材料の製造方法。」である。

これについて説明するに、ここで世用される (A)成分と(B)成分は前記イオン専軍性材料の

-575-

祖間平3-139506(6)

説明の項で評述した(A)成分と(B)成分と同じ である。

(B)成分の配合割合は(B) 成分中の間筋筋不飽和炭化水素基のモル散と(A)成分中のメルカプ) 番のモル散の比が(1:5)~(10:1)の種間内であり、(1:2)~(5:1)の範囲内が特に肝ましく、(1,0:1,0)~(1.2:1,0)の範囲内が特に肝ましたい。これは(A)成分と(B)成分はいずれの比較平平機構物が投られるが、(A)成分中のメルカプトを関係があると、本発明の組織なるの未対な(B)成分中のの数が複なななので、不発明の組織なるの未対にして得られたイインので、大阪応のメルカプトなが、な存りもたたイインので、供えることが予想されるので、行ましくない。

(C)成分は前記イオン専型性材料の説明の項で詳述した(C)成分と同じであり、その配合量

せてもよい。かかる有股港剤は特に限定されないが、例えば、ナトクヒドロフラン、ジオキサン、アセトニトリル、ジメチホルムアミド、ジメチルスルホキシアが挙げられる。

また、この反応は、通常は集外級照射下での 架橋反応を促進する作用効果を示す光増展剤の 存在下で行われる。かかる光増思剤としては常 外線硬化型機能に過常用いられる公知のもので よく、これには、アセトフェノン。 ペンゾフェ ノン、トリメチルシリルペンプフェノン、プロ ピオフュノン。 2-メチルアセトフェノン。 4-メ テルアセトフェノン, ペンゾインエテルエーテ ル、グメチルポリシロキサンの両来端にベンゾ インがエーテル結合した化合物。 しいイソプロ ピル) フェニル・1-ハイドロキシイソプロピル ケトン。 イーアリルアセトフェノン。 スーペンチル アセトフェノン。 むメトキンペンゾフェノン等 の芳香族ケトン; トリフェニルアミン等のアも ン化合物: アゾビスイソブチロニトリル等のア プ化合物が例示される。 この光増感剤の使用量

は(A)成分と(B)成分との合計量 100重量部に 対して0.5~20重量部である。これは0.5重量部 決済になるとイオン導電性が低下し実用に供き なくなるからであり、一方、20重量部を終える と均一な扱合物として用られないからである。

この方法においては(A)成分~(C)成分からなる配合物に無外投を照出し、前記(A)成分と(B)成分とを架成反応させるのであるが、この(A)成分と(B)成分の配合は提はん等の機作であるに均一に混合できる。この混合は(C)成分を(A)成分または(B)成分に予め溶解させておき、(A)成分~(C)成分を設合するか(A)成分と(B)成分を混合させた後に(C)成分を添加混合してもよい。(C)成分のオキシアルキレン気への溶解は提はん等の操作でも可能だが、溶解時間短額のためには加熱あるいは超音波图射等の操作が効果的である。

また、海豚工品において溶剤の使用が許容で きる場合には、有機溶剤中で(A)成分~(C)成 分を混合、溶解させ、しかる後に溶剤を蒸発さ

としては(A)成分のオルガノボリシロキャン10 0重量部に対し、0.001~20重量部の範囲内であ り、呼ましくは0.05~20重量部の範囲内である。 反応温値は特に限定されないが、過常、要虚な いし加熱下で行われる。紫外線の発生頭として は、従来公知のものでよく、これには例えまたは なが電質、キセノン放電質、低圧、中圧を対象 されたは野射単独で本組合物が単硬化状態にな としては野射単独で本組合物が単硬化状態にな を発度でよく、特に制限はない。 適利を使用 としては、紫外線四射後の時点では過度の た場合は、紫外線四射後の時点では過度の た場合は、紫外線四射後の時点では過度の た場合はに取り込まれた状態になっているので、 とれを検圧処理する等の方法で取り除く必要が

[家族員]

以下、実施例にて、本発明をより詳細に説明 する。 尚、イオン尊電性率の測定は次の方法に より行った。

〇イオン毎報率の酬定方法

イオン薄電性材料をフィルム状に成形し、測

特別平3-139566(プ)

毎月試料とした。 この試料の厚さをマイクロメ ーターで湖定した後、その河面に直径 l ca の円 形プレート状の白金電磁を密替し、この金体を 佐笠の高度に設定できる球圧容器の中に設置し、 |O·STOPP以下の高其空まで校正して送料の状盤 が十分に平谷に込した後、LCRメーター(債 何ヒューレットパッカード社製4182A)に より5月2~し3月2の交流選圧を印制し、 決力イ ンピーダンス技によりイオン裏徴率を加定した。

下足に示される化合物(1)0.788%、化合物(2) 0.204gおよび過塩素酸リチウム31.2mgとを提体 ん混合し、超音線を駆射して十分に熔解させた。 この現合物に光均認剤として(4・ イソプロビ ル)フェニル-1・ハイドロキシイソプロピルケ トンを約20支加え均一に配合してイオン専司性 組成物を得た。この組成物を、3㎝四方のテフ ロン製の心に旋し込み、並直上方より高圧水段 ランプからの160m/cmの数外額を5cmの距離でお か照射したところ、0.3mg の厚さの透明なフィ

針し D.3mmの存さの透明なフィルムを成形し、 イオン沖電率を測定したところ、25℃で5.0× 10.45.cm1の強が得られた。

化合物(3):

CH. = CR - CR. O (CH. CH. O). . CH.

里麻保3

契路例まで使用した化合物(130.649g、下記に 示される化合物(4)6.351gおよび過均器酸リチウ ム33.9mgを成はん配合し、超音放を脱射して十 分にお解せしめ、次いで光増成剤として(4-4 ソプロピル) フェニル・1・ハイドロキシイソブ ロビルケトンを約20m加えイオン導電性組成物 を得た。この組成物について、馬鹿列1と同様 にして紫外線を照射し 0.3mの夢さの透明なフ ィルムを成形し、このフィルムのイオン導電率 を避定したところ、25℃で 2.7×10-55.cm-1の 値が得られた。

化合物(4):

CR2 = CB · CB, O(CB2 CB2 O) · 2 (CR2 CBO) · 2 CB2 - CF = CH2

CB.

ルムが得られた。 さらにこれを70℃で2日期は 圧配船させた後、このフィルムのイオン運電車 を測定したところ、 28℃で 4.8×10-45-cm-1の 値が得られた。

化合物(1):

CE; CE; CH.\$10(\$10)..(\$10).. (\$10)..\$(CH. (CH:).S(CH:).O(CH: CH: O)., CH:

化合物(2):

CB. TCB-CB: O(CH.CB: O): , CH: -CH=CH:

实题例 2

実施例 1 で使用した化合物 (1)0.73%、化合 物(2)0.136g、下紀に示される化合物(2)0.085g および過度業酸リチウム31.2mgとを提出ん混合 し、 超音波を閉射して十分に潜解せしめた。 次 いで、光燈感剤として(1-イソプロピル)フェ ニル・1・ハイドロキシイソプロビルケトンを約 28m加えたイオン帯電性虹吹物を得た。 この道 成物について製施所!と同様にして整外線を切

买题例 4

下記に示される化合物(5)0.788%、化合物(2) 0.214gなよび近位素酸リナウム32.7mgとを開は ん混合し、超音観を興刷して十分に溶解させた。 この混合物に光増盛剤として(4・イソプロピ ル) フュニル・1・ハイドロキシイソプロピルケ トンを約20世加え均一に混合してイオン導環性 能成物を得た。この類成物を、 3 cm 四方のテフ ロン製の皿に流し込み、 趣或上方より高圧水袋 ランプからの1808/cmの無外間をScmの距離で B 砂磨財したところ、 0.3m の厚さの透明なフィ ルムが得られた。 さらにこれを70℃で2日間は 圧乾燥させた後、このフィルムのイオン尊奪率 を湖定したところ、 25℃で 4.6×10-55·cm-1の 笛が得られた。

化合物(1):

CE. CE. CH. CH. CH. CH2510(510):a(510):a (S10), .SICE, (CE.).SE CE. (CB,), 0(CB, CB, 0), (CB,

特別平3-139566 (8)

化合物(2):

C1.=C1.G1.0(C3.C1.0),.C1.-C3.C3. [発明の効果]

本発用のイオン導型性材料は、(A)成分と(B)成分とからなる特定の共宜合体無機物中に(C)成分の企図イオンが分散しているので整理で高いイオン導揮率を示し、これを電子デバイス等へ適用した際には被認れ、副作用等の集音がない等の特徴を育する。 従って属信頼社の製品が関られる他、無色透明のため低広い用途が期待できる。また、その製造力法は、かかるイオン専門性材料を生産性よく製造し得るという特徴を育する。

検許出願人 トーレ・シリコーン検式会社